PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-112125

(43)Date of publication of application: 30.05.1986

(51)Int.Cl.

G02F 1/133 // GO3B 17/24

(21)Application number: 59-234324

(71)Applicant:

SHARP CORP

(22)Date of filing:

06.11.1984

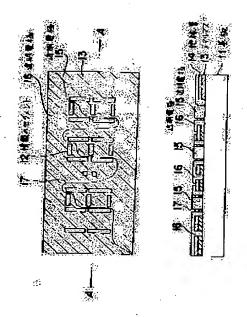
(72)Inventor:

TAKANASHI HIROSHI

(54) METAL-MASKED SUBSTRATE IN CELL

(57)Abstract:

PURPOSE: To make it possible to apply the titled substrate also to dynamic driving of a liquid crystal display element with an economical structure by forming a masking metal layer and an insulating layer on the surface of a glass substrate and then forming two transparent electrodes on the surfaces of these layers. CONSTITUTION: Segments 12 for constituting an information display pattern "18:88" is formed on the glass substrate 11 by tantalum evaporation and the metal mask 13 consisting of tantalum and the insulating layer 14 are formed on the substrate 11 excluding the segments 12. The two transparent electrodes 15, 16 are formed so that the surfaces of the substrate 11 and the insulating layer 14 are divided into two parts by a border line 17. Consequently, these electrodes 15, 16 can be insulated by the economical method and the metal- masked LCD characterized by high light shielding force and high pattern edge accuracy can be dynamically and easily driven.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of r jection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

⑱ 日本 園特 許 庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 112125

@int,Cl,4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)5月30日

G 02 F 1/133 # G 03 B 17/24 1 1 8 A -8205-2H 8007-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

49発明の名称

セル内メタルマスク付基板

到特 願 昭59-234324

②出 額 昭59(1984)11月6日

@発明者 高 梨

宏 大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ

の出 願 人 シャープ株式会社

大阪市阿倍野区長池町22番22号

3代理人 弁理士 青山 葆 外2名

明和音

1. 発明の名称

セル内メタルマスク付紙板

- 2. 特許請求の疑問
- (1) ガラス基板上に形成したマスク用の金属層と、この金属層の表面上に形成した、鉄金属層を 形成する金属材料の酸化物からなる絶縁層と、ま らにガラス基板とこの絶縁層との上に形成した1 個以上の透明電優とからなるセル内メタルマスク
- 3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、液晶セル内にマスクを組み込んだ液 品表示素子(以下、セル内メタルマスク付しCD と称す)に関する。

(従來技術)

日付等の各種情報をフィルムに写し込む機能を 付加したカメラ等において、ネガ投示の被品表示 業子(しCD)をシャッターとして各種情報のフィ ルムへの写し込みを実施する方法が汎用されてい る。この写し込み用ネガ表示してDにおいては、 シャッターの光溶板力の向上とパターンエッジ特度(パターンエッジの高い直線性)の向上とを目的 として、波晶セル内にマスクを放ける方法が一般 的に用いられている。

第3図と第4図は、それぞれ、健康のセル内メタルマスク付しCDのコモン電極側基板の一側の正面図と側面図である。メタルマスク(斜線で示す)2が接着とホトエッチングによりガラス基板はの金面に中央部の情報表示用パターン18:88 を機成するセグメント3、3、…を除いてクロムを等により形成される。メタルマスク2は、セグメント3、3、…を除いてたを遮蔽する。次に、透明導電線(コモン電板)4がメタルマスク2上の全面に、または、表示用パターン(8:88 のセグメント3、3、…の近傍にのみ形成される。

セル内メタルマスク2を設けたことにより、光 遮蔽力が増加し、パターンエッジ特度が高くなり、 したがって、復報がきれいに写し込まれる。

(発明の解決すべき問題点)

特開昭 61~112125(2)

健来のセル内メタルマスク付しCDにおいては、 セル内メタルマスクとして光線を力が高く、かつ、 高いパターンエッジ領度のでやすいクロム等の金 医を使用する。メタルマスク2と透明専工験もは、 電気的に専電する。したがって、健果のセル内メ タルマスク付しCDの欠点は、コモン電極側に単 一個号が印加されるスタティック駆動方式のみに しか適応できないことである。

クロム等の金属をセル内マスクとして使用し、かつ、コモン電振側も2つ以上の信号に分ける必要のあるダイナミック駆動に適応するためには、メタルマスクとコモン電極との間に充分な絶線酸を介在させねばならない。 絶縁膜として安価な Pi を塗布する方式では、Pi裏厚が2~3μmと 写くなるので、濃い褐色の膜となり、液晶セル用には光学的に使用できない。CVDによりSiO。の絶縁膜を形成する方法は、有用であるが、高価である。

(間離点を解決するための手段)

本発明の目的は、液晶表示素子用のダイナミッ

ク駆動にも過応可能で安価なセル内メタルマスク 付益板を提供することである。

本発明に係るセル内メタルマスク付基板は、ガラス基板上に形成したマスク用の食風層と、この 全風間の表面上に形成した、 複金偏隔を形成する 食風材料の酸化物からなる絶縁層と、 さらにガラ ス基板とこの絶縁層との上に形成した | 個以上の 透明電極とからなるセル内メタルマスク付基板と からなる。

(実 越 例)

以下、最付の図面を用いて本発明の実施例を説明する。

パターン18:88を構成するセグメントの形12、 | 1 2 . …を除いて、| 0 0 0 ~ 2 0 0 0 Å厚のタ ンタルのメタルマスク(科線で示す)!3が形成さ れ、そして、このメタルマスク13の上に、1008 ~2000Å厚のTa,O。の無い絶縁暦14が形成さ れる。(なお、図示を省略したが、TagO。絶縁 麗し4は、メタルマスクト3の側面に6形成され る。)次に、透明導電膜である2個の透明電極(コ モン電極)15. | Fが、器板 | [と絶縁段] 4 との表面を二分するように、かつ、両部無が境界 で相互に絶縁された状態に通常の方法により形成 される。第1図の曲線17は遊明電概15、16 間の境界を示す。こうして、コモン電極15. 18が メタルマスクしろと絶縁されるので、ダイナミッ ク駆動の可能なセル内メタルマスク付波晶セルが 容易に安価に製造される。

マスク材としては、タンタルの他にもマスク材 の陽極酸化処理により、簡単に均一な絶縁酸が得 られる材料を選択することができる。

次に、従来通りの手順で液晶表示素子を製造す

る。上記の張板をセグメント選振を形成したもう 1 枚のガラス騒板と対抗させ、シール剤を介して 貼り合わせる。こうして、形成した液晶セルに液 品を注入する。

(発明の効果)

本発明により、メタルマスクの絶縁化が安価で可能になる。したがって、光遮蔽力が高く、パターンエッジ精度の高いセル内メタルマスク付しC Dを容高にダイナミック駆動化できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図と第2図とは、それぞれ、本発明の実施 例の正面図と平面図である。

第3図と第4図とは、それぞれ、従来のセル内 メタルマスク付毎板の正面図と平面図である。

1…ガラス基仮、

2…メタルマスク、

3.3.… …情報のセグメント、

4…コモン孤振、

Ⅰ2.Ⅰ2.… …情報のセグメント、

17…コモン電極間の境界。

特開昭61-112125(3)

